

ガス滲炭窒化法の実用化に就いて

大阪大学*教授 足立 彰

I 緒言

機械器具の部分品として摩耗し易い部分は強靭で耐摩耗性のある材料が望まれるが、この要求に沿うものは概して脆弱であるとか高価で使用に供し得ない等の欠点が多いので一般に低炭素の強靭なる鋼材の表面を滲炭或は窒化して表皮部のみ硬化し内部は強靭なる状態に保持せる材料を使用している。

従来我国で一般に行われて来た滲炭作業は滲炭窯中に木炭粒と少量の炭酸塩とを混合せる滲炭剤中に製品を埋め約930°Cに加熱して処理する所謂固体滲炭法が多い、一部では熔融青化塩浴中で750~900°Cで処理する液体滲炭窒化法も行われている。

米国では天然ガスを利用するガス滲炭法が盛んで殊に近年は種々改良され少量のアンモニアガスを添加した滲炭窒化法が盛んとなつて来た。この方法の特徴利点を列挙すると、(1)全般加熱体に対する製品の割合が大きく特に固体滲炭法に比べて急速加熱及び冷却が可能となり操業時間が短縮され熱効率が大きい。

(2)製品は所定温度に達する迄中性乃至弱還元性雰囲気中で均等に加熱され、次いで滲炭窒化ガス中で均等に処理される。

(3)温度、雰囲気の調制が自由自在に行われる所以製品処理の調制が容易である。

つて少い。

(7)液体滲炭窒化法に比敵する組織のものが得られ、しかも有毒薬品等の危険物を取扱わない点で有利である。

(8)窒素を含んだ硬化層は焼入硬化能が著しく大きいため比較的ゆるやかな冷却速度もよく焼が入り、硬度が著しく高く、耐摩耗性及び耐蝕性が著しくよい。

II 滲炭窒化用ガス

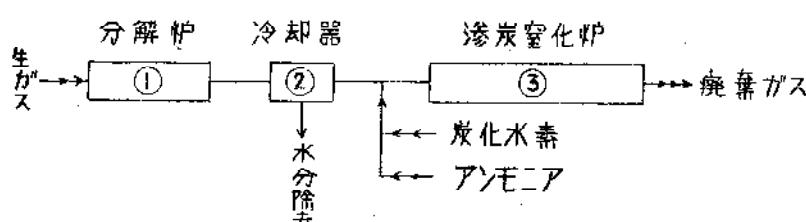
ガス滲炭法としては先ず中性の搬送ガスを作り、これに滲炭能力を与えるために適当な炭素水素系ガスを適量添加し沈澱炭素即ちススの附着しない状態で滲炭せしめる。更にアンモニア瓦斯を適量添加して滲炭窒化を行う場合は比較的低い温度で短時間に硬化層が得られる。次に大阪ガス会社製都市ガスを原料として研究を行つた結果を述べる。その成分は第1表に示す通りである。

第1表 生ガスの成分 (%)

CO ₂	O ₂	CO	CmHn	H ₂	CH ₄	N ₂
3.6	4.0	7.0	0.6	20.0	23.0	残り
2.2	9.2	5.2	1.2	24.6	20.1	"
3.0	8.0	7.0	2.5	30.0	22.0	"

生ガスは第1表に示す様に酸素及び炭酸ガスを可なり

図



(4)作業管理が充分に行われ、清潔で労力は著しく軽減される。

(5)連続炉で量産するに適し又操業費は従来の固体滲炭法の1/4以下、液体滲炭法の1/4以下と云う程度迄軽減される。

(6)硬化深度の調制が自由に行われ窒化量を加減して低温短時間処理で直接焼入れる事が出来る。又変形量は至

含有している。又その量も絶えず変動して不安定であるため直接滲炭作業に供することが出来ない。この生ガスは触媒としての硫酸ニッケル又は硝酸ニッケルを浸した磁性又は耐火煉瓦の粒状物或は木炭粒を充填して900~1000°Cに加熱されている分解炉に通し、 $\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2\text{CO}$; $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO} + 2\text{H}_2$; $\text{O}_2 + 2\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 等の反応により CO_2 及 O_2 を変成し CO , H_2O 等となし H_2O は冷却し凝結せしめて除去する。

*大阪市都島区東野田町9

第2表 変成ガス分析成分

変成温度 °C	CO ₂	O ₂	CO	CmHn	CH ₄	H ₂	N ₂
500	4.5	1.2	13.2	1.2	20.2	25	残り
700	4.0	0.8	14.3	1.1	19.2	30	〃
900	2.0	0.3	17.6	1.0	15.0	47	〃
1000	0	0	19.0	0.2	12.5	58	〃

第1図の①なる分解炉で変成されたガスは冷却器で水分を凝結除去したる後は弱還元性乃至中性の搬送ガスとして利用される(第2表)。渗炭炉内の温度即ち装入材料の温度が低い間はその儘の中性雰囲気ガスとして通しながら加熱し、材料が渗炭温度に達すると炭化水素(ガソリン、粗製ベンゾール其他)を適当に添加して強渗炭性ガス雰囲気として通す、この場合炭化水素添加量が過多であれば分解炭素が材料表面に析出して反つて渗炭作用の妨害となる。

過少なれば、渗炭作用が充分に行われない。温度、処理の目的其の他の条件に応じて調制される。更にアンモニヤガスの添加量は通常5~20%の範囲に渡つて処理温度並に目的に応じて調制する。低温度の場合程多く添加するのが有効である。熱分解に依つて生ずる炉内の有効なるガス成分はガスの流速に大変関係する。又或る程度以上の流速を与えないとい均等な硬化層が得られない。水蒸気は渗炭作用に大変有害な影響を与えるため注意を要するが、アンモニヤ、炭化水素の添加によりその悪影響は減殺される。この点微量(1~2%)のアンモニヤ添加も大変有益である。

アンモニヤ添加量は種々の条件に影響されるので最適量は実際して見ないと決定出来ないが渗炭作業の代用として渗炭空化を行ふ場合は10%以下に止める。又液体渗炭(青化法)の代用の場合は10~40%の範囲で行われる。

III 硬化層

硬化層中の窒素及び炭素の量はガス成分以外に処理温度に著しく支配される。750~700°Cの低温度で処理し焼入れた場合は最外層はC-N-Fe三元化合物層でε相と称するものである。次に残留オーステナイトを含むマルテンサイト組織を示している。三元化合物層並に残留オーステナイト量は処理温度の上昇に伴い空素含有量の減少するに伴い消失して行き約850°C以上では殆んど認められない。

硬度と耐摩耗性とは比例しないが、後者の測定困難なる点から専ら硬度で表現されている。然し乍ら硬度の低い三元化合物層、残留オーステナイトの多いマルテンサイト層等は軽い荷重の下での耐摩耗性が著しく高い。又

同時に耐蝕性も良い点は注目すべきである。

III 溫 度

操業の際温度、時間及びガス成分が種々変えられる。この内温度が多分最も重要な影響がある。温度上昇に従つて一時時間内に生成する硬化層の厚さは増加するが化合物層の厚さの割合は減少する。最外層の化合物層中の窒素量と内部残留オーステナイト中の窒素量とは減少する。この減少は焼入硬化能を減少し、又残留オーステナイト量を減少する。高温で出来た硬化層の表面硬度は低温で出来る硬化層よりも一般に高い。780°C附近で出来る硬化層は最も均等で烈しい取扱いに耐える。更に低温度の650~760°Cで処理したものは化合物層が厚く、変形も極めて少いが硬化層が薄いので特殊の用途に供せらる。一般には810~840°Cで処理される。同一温度及び時間では渗炭空化は渗炭よりも硬化層が深いが、一般に低温度で処理して変形量を少くし仕上げ代を少くするか又は度々仕上作業を省略することを目的とするため硬化層は浅い。

V ガス渗炭空化の実施例

島野工業株式会社に於ては白軸車部分品について従来固体渗炭を行つて来たが合理化の為に阪大工学部に於ける基礎研究を参考にしてガス渗炭空化法の工業化に着手し、先づ回転炉で試験したが変形量の多いため実用に供せられなかつたため堅型渗炭炉による試験を行い、種々の段階を経てフリーホーキルの固体渗炭作業の一部をガス渗炭空化法に依つて操業し成功を収めた。現在操業中の概要を述べると第3表に示す様な条件で操業を続いている。又作業系統は第2図に示す通りである。

以上の条件で処理せる製品は炉より吊り上げ直接油焼入れする。従来の固体渗炭法の場合は一旦冷却せしめた渗炭窯より製品を取り出し再加熱し巻取り用の型に嵌めて水焼入れをしていたので大変労力と費用が要っていた。油焼入れ状態では表面硬度がRc 61程度、硬化深度

第3表

分解変成温度	930°C
渗炭空化温度	800~820°C
毎回装入数	400~440ヶ
毎回装入重量	50kg
操業時間	
{ 温度上昇時間	20分
{ 渗炭空化時間	1時間50分
搬送ガス流量(毎分)	50立
ガソリン添加量(毎分)	2.0cc
アンモニヤ添加量(毎分)	7.0立 (以下32頁へ)